PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

59-208756

(43)Date of publication of application: 27.11.1984

(51)Int.CI.

H01L 23/12

H01L 21/56

H01L 23/48

(21)Application number : 58-083188

_002100

(71)Applicant: SONY CORP

(22)Date of filing:

12.05.1983

(72)Inventor: AKIYAMA KATSUHIKO

ONO TETSUO

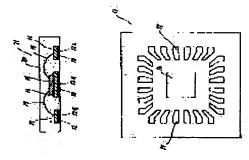
KAJIYAMA YUJI

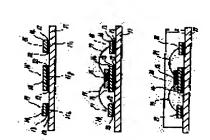
(54) MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE PACKAGE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a semiconductor device package which is excellent in heat radiation and suitable for automated manufacturing by a method wherein the semiconductor device is mounted on a substrate and, after being connected to external electrodes, enclosed integrally with resin and the substrate is selectively removed by etching.

CONSTITUTION: Au plating 12 of $1\mu m$ thickness, Ni plating 13 of $1\mu m$ thickness and Au plating 14 of $3\mu m$ are laminated on an Fe substrate 11 of $35\mu m$ thickness. A semiconducor chip 15 is mounted 16 on a portion 11g and connected 19 to external electrodes 17, 18 on the portions 11h, 11i. The transfer-molding with epoxy resin 20 is carried out so as to make thickness t=1mm. The Fe substrate is removed by etching with FeCl3 solution from the back surface 11a to complete a leadless type package 21. Bottom surfaces of the Au layers are used as external electrodes 12b, 12c and the heat radiation surface 12a. In other to mount the package 21 on a printed circuit board, only the external electrodes 12b, 12c are directly soldered to a conductor pattern on the substrate. With this constitution, a package of excellent heat radiation can be manufactured automatically by an easy and simple method.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE PACKAGE

Patent Number:

JP59208756

Publication date:

1984-11-27

Inventor(s):

AKIYAMA KATSUHIKO; others: 02

Applicant(s):

SONY KK

Requested Patent: III JP59208756

Application Number: JP19830083188 19830512

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L23/12; H01L21/56; H01L23/48

EC Classification:

Equivalents:

JP1760995C, JP4047977B

Abstract

PURPOSE: To obtain a semiconductor device package which is excellent in heat radiation and suitable for automated manufacturing by a method wherein the semiconductor device is mounted on a substrate and, after being connected to external electrodes, enclosed integrally with resin and the substrate is selectively removed by

CONSTITUTION:Au plating 12 of 1mum thickness, Ni plating 13 of 1mum thickness and Au plating 14 of 3mum are laminated on an Fe substrate 11 of 35mum thickness. A semiconducor chip 15 is mounted 16 on a portion 11g and connected 19 to external electrodes 17, 18 on the portions 11h, 11i. The transfer-molding with epoxy resin 20 is carried out so as to make thickness t=1 mm.. The Fe substrate is removed by etching with FeCI3 solution from the back surface 11a to complete a leadless type package 21. Bottom surfaces of the Au layers are used as external electrodes 12b. 12c and the heat radiation surface 12a. In other to mount the package 21 on a printed circuit board, only the external electrodes 12b, 12c are directly soldered to a conductor pattern on the substrate. With this constitution, a package of excellent heat radiation can be manufactured automatically by an easy and simple method.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE PACKAGE

Patent Number:

JP59208756

Publication date:

1984-11-27

Inventor(s):

AKIYAMA KATSUHIKO; others: 02

Applicant(s):

SONY KK

Requested Patent:

JP59208756

Application Number: JP19830083188 19830512

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L23/12; H01L21/56; H01L23/48

EC Classification:

Equivalents:

JP1760995C, JP4047977B

Abstract

PURPOSE: To obtain a semiconductor device package which is excellent in heat radiation and suitable for automated manufacturing by a method wherein the semiconductor device is mounted on a substrate and, after being connected to external electrodes, enclosed integrally with resin and the substrate is selectively removed by etching.

CONSTITUTION: Au plating 12 of 1mum thickness, Ni plating 13 of 1mum thickness and Au plating 14 of 3mum are laminated on an Fe substrate 11 of 35mum thickness. A semiconducor chip 15 is mounted 16 on a portion 11g and connected 19 to external electrodes 17, 18 on the portions 11h, 11i. The transfermolding with epoxy resin 20 is carried out so as to make thickness t=1mm.. The Fe substrate is removed by etching with FeCl3 solution from the back surface 11a to complete a leadless type package 21. Bottom surfaces of the Au layers are used as external electrodes 12b, 12c and the heat radiation surface 12a. In other to mount the package 21 on a printed circuit board, only the external electrodes 12b. 12c are directly soldered to a conductor pattern on the substrate. With this constitution, a package of excellent heat radiation can be manufactured automatically by an easy and simple method.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59-208756

 f) Int. Cl.³
 H 01 L 23/12 21/56 識別記号

庁内整理番号 7357—5F 7738—5F 7357—5F 函公開 昭和59年(1984)11月27日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

匈半導体装置のパツケージの製造方法

②特 願 昭58-83188

23/48

②出 願 昭58(1983) 5 月12日

⑫発 明 者 秋山克彦

東京都品川区北品川6丁目7番35号ソニー株式会社内

⑫発 明 者 小野鉄雄

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

⑩発 明 者 梶山雄次

東京都品川区北品川6丁目7番35号ソニー株式会社内

の出 願 人 ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番

35号

個代 理 人 弁理士 土屋勝

外2名

明 細 非

1. 発明の名称

半導体装置のパッケージの製造方法

2. 特許訥求の範囲

透択エッチング可能な材料から成る 遊板上に半 源体装置を耽置し、接続用ワイヤを上記半導体 健に接続すると共にこの接続用ワイヤの外部 電極 砂を上記菇板の外部電極接続部位に接続し、次い で上記菇板上において上記半導体装置及び上記 説用ワイヤを一体に樹脂モールドし、しかる後上 記菇板をエッチング除去することを特徴とする半 導体装置のパッケージの製造方法。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、半導体装置のパッケージの製造方法に関する。

背景技術とその問題点

従来、ブリント 据板上の爽装密度の高いパッケージとして、チップキャリアタイプのパッケージ が知られてい る。このパッケージはリードレス タイプのパッケージで、パッケージの英面に引き 出されているハンダ付け可能な電極をブリント基 板の海体パタンに直扱ハンダ付けして接続するこ とにより実装を行うものである。

このチンプキャリアタイプパッケージにはは、もうミックタイプとブラスチックタイプとがあてある。 せうミックタイプはパッケージ自体がでなく、プリント 恋板に直接ストンとになったいいないというないのでは、カージがないのである。 また形状がが、かないではがいる。 また形状がが、ないの自動化に 適していないという欠点を有している。

とのような従来のプラスチックタイプのチップ キャリアタイブバッケージの構造を第1 図に示す。 とのバッケージ(1)は、銅箔製の電極(2)が予め形成 されているプリント基板(3)上に半導体装置を構成 するチップ(4)を戦闘し、ワイヤボンデイング法により上記チップ(4)と上記電徳(2)の一端とを Au の細級から成るワイヤ(5)で接続した後、上方より液状のエボキン樹脂を簡下させて運化成形することによつて作る。

てのパッケージ(1)において、チッブ(4)は樹脂層(6)とブリント 若板(3)とによつて囲まれている。とれらの樹脂層(5)及びブリント 菇板(3)の 熱抵抗は 共に大きいので、その動作時においてチップ(4)で発生する熱をパッケージ(1)の外部に効果的に放放できない。即ち、このパッケージ(1)は 散放している。また上配樹では、しかも高速で消下することが難してのないという欠点を有していないという欠点を有している。

一方、上述のチップキャリアタイプパッケージ とは異なるパッケージにテープキャリアタイプパ ッケージがある。このタイプのパッケージは従来 のチップキャリアタイプパッケージよりもさらに

るととができる。なお上配外部電極部は上記接続 用ワイヤ自体が染ねていてもよいし、上記接続用 ワイヤとは別に設けられかつ上記接続用ワイヤが 接続されているものでもよい。

突施例

以下本発明に係る半導体装置のパッケージの製造方法の実施例につき図面を参照しながら脱明する。

第2A図~第2D図は本発明の第1契施例による半導体接近のパッケージの製造方法を説明するための工程図である。以下第2A図から工程版に説明する。

ます第2A図において、厚さ35(μ)のFe 製の語板(1)の上に、厚さ1(μ)のAu 層(2)、厚さ 1(μ)のNi 層(3)及び厚さ3(μ)のAu 層(4)を順 次メッキして、半等体能健を構成するチップ。の 減性部間及び外部電極部の個のそれぞれを上配 板(1)の所定のチップ軟體部位(11g)及び外部電極 接続部位(11h)(11i)のそれぞれに致ける。第2 A 図に示す工程終了後の上記基板(1)の平面図を第 小形化できるという利点を有するが、チップが樹脂層によつて完全に覆われているため 熱放散性が良好でないこと、テーブを用いているために特殊な装置が必要である等の欠点を有している。 発明の目的

本発明は、上述の問題にかんがみ、熱放散性が 良好でかつ信頼性の高い半導体装置のパッケージ の製造方法を提供することを目的とする。 発明の概要

次に朝2C図において、Fe のみを選択的にエッチングするが樹脂モールド層の及び Au 層似はエッチング液、例えば塩化第二鉄(FeC&s)溶液を用いて、落板川の裏面(11a)側からスプレーエッチングすることにより、上記 搭板川を除去して、第2D図に示すリードレスタイプのパッケージのを完成させる。上記エッチングによつて露出された Au 層似の下面のうち外部

特開昭59-208756(3)

電板部 (7) (18) の Au 屑 (12) の下面が外部電板面 (12b) (12c) となり、またチップ 製置部 (15) の Au 層 (12) の下面 が熱放 後面 (12a) となる。

上述のようにして完成されたパッケージ別をプリント基板上に実装する場合には、第2D図に示す上記外部電極面(12b)(12c)をプリント基板上のみ体パタンに直接ハンダ付けして接続すればよい。

上述の第1契施例の熱放散面(12a)は、その動作時においてチップ個から発生する熱の放散面となつている。金属の熱伝導度は非常に高いので、チップ個から発生する熱は金属製のチップ酸假部個を外方に向かつて迅速に流れて、熱放散面(12a)から放散されることによつて効果的に除去される。しかし、より効果的にチップ個の発生熱を除去するためには、広い表面積を有する放然フィンの一部を上配熱放散面(12a)に押し当てて空冷により燃を放散させるのが好ましい。

上述の第1 突施例のパッケージのは第2 A 図~ 第2 D 図に示すような簡単な工程によつて作るこ

完成させることができる。このように上記のを部のように上記のできる。このように上記のを部間を部間をび外部でを部できる。このように上記のでは、11a)~(11f)が形成されるので、これらのかに横脂が低される。従わて、これらの突出部(20a)~(20f)によって上記ができるという利点を移っている。これらのというので、これらのようにはいるでは、からないのでは、からないのでは、ないないでは、ないのないので、というのよっては、というのよいできるという利点もある。

部 5 A 図~部 5 C 図は本発明の第 2 実施例による半導体装置のパッケージの製造方法を説明するための工程図である。以下第 5 A 図から工程原に脱例する。

まず第5A図において、厚さ35(μ)のCu

なお上述の第1実施例において、第2A図に示す場合と同様にチップ財政部の及び外部関極部のの多数を設けた後に、基板のの上面を既述の FeCl。溶液を用いて僅かにエッチングすることにより、第4A図に示すようにチップ財産部の及び外部関極部のである基板のにアンダーカット部(11a)~(11f)を形成し、次に第2B図~第2D図と同様な方法によつて第4B図に示すパッケージ(2)を

製の恋板(1)の上面に公知のフォトレジストを強布 した後に所定のパターンニングを行う。 次いで Cu のみを選択的にエッチングするエッチング液、例 えば既述のFeCe。溶液を用いて上記基板印の表面 を催かにエッチングすることによつて、上記拡板 山)の表面にチップ 載 懺 部位 (11g) 及び外 部電 極 接 統部位(11h)(11i)をそれぞれ形成する。上記フ オトレジストを除去した後に第5B図において、 第1 実施例と同様に、上記チップ載聲部位 (11g) にハンダ層四を介してチップ四を敷置した後、ヮ イヤポンデイング法によつてこのチップ明と上記 外部既極接続部位 (11h) (11i) とをそれぞれ Agの 刷級から成るワイヤU9で接続する。なお本実施例 においては、後述の理由により、第1実施例で用 いたワイヤよりも径の大きいワイヤを用いた。衣 に第1 実施例と同様に樹脂モールド層のを上記基 板(11)上に形成する。次に上記基板(11)を第1 実施例 と同様な方法でエッチング除去してパッケージ24 を完成させる。上記エッチングにより選出された ワイヤロの端部が外部電板が口口をとなり、またハ

ンダ層四の下面が熱放散面(23a)となる。

上述のようにして完成されたバッケージ級をブリントを扱上に実装する場合には、第1 実施例と同様に、第5 C 図に示す上記外部電磁部の000をブリント 花板上の 遊体パタンに直接ハング付けして接続すればよい。 このことから 明らかなようで 本災が例においては ワイヤ 明の 踏部をその まま外 部 枢 極 部 (17 (18) として 用いる ために、 ワイヤ 明の 経 を 脱述のように大きくする のが 好ましい。 なお 熟 放 放 面 (23a) の 機能は 第1 実 施 例と 同様である。

脂を用いることも可能である。この場合には既述 のエッチング液としては、ヒドラジンとエチレン ジアミンとの髙合液を用いればよい。 公明の効果

本党明に係る半渉体装置のパンケージの製造方法によれば、その動作時において半導体装置から発生する熱の放散性が良好でありかつ僧頼性が高い小形のパンケージを、極めて簡便かつ安価な方、法によつて自動的に製造するととができる。

4. 図面の街単な説明

第1回は従来のブラスチックタイプのチップキャリアタイプパッケージの構造を示す断面図、紹2 A 図~ 第2 D 図は本発明の第1 実施例による半級の工程図、第3 図は上記第2 A 図に示す工程終了後の悲极の平面図、第4 A 図及び第4 B 図は上記第1 実施例の変形例を示す上記第2 A 図~第2 D 図と同様な図、第5 A 図~第5 C 図は本発明の第2 y 施例による半級体装置のパッケージの製造方法を説明するための工程図である。

を用いるととにより、Au 等の黄金属を用いる 必要がなくなるという利点がある。

上述の第1次施例及び第2次施例とは、
1個のチップを場合にできる場合にでする場合にです。 数部に できるという できるという がに といって できるという がっこと かっこと ができるというがある。

上述の第1 突施例の基板の材料は選択エッチングが可能であれば Cu 等の他の金属であつてもよく、また第2 実施例の遊板の材料も Fe 等の他の金属であつてもよい。第1 実施例においてはさらに金属以外の材料、例えばポリイミドアミド系樹

なお図面に用いた符号において、

(1)21)27029..... パッケージ

(4)(15) …… チップ

(5)19 ワイヤ

(11h)(11i) ····· 外部電極接続部位

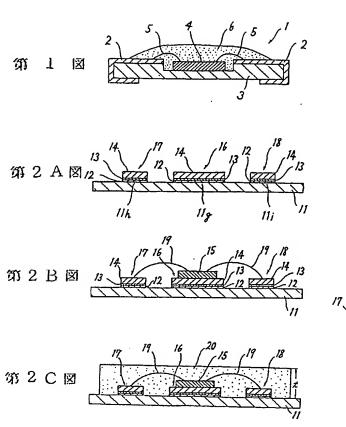
170.89 外部饥極部

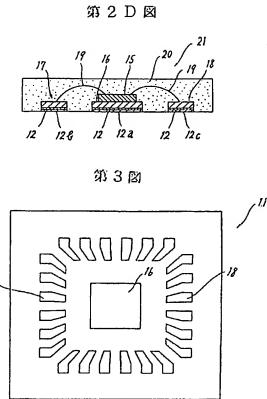
01 …… 樹脂モールド層

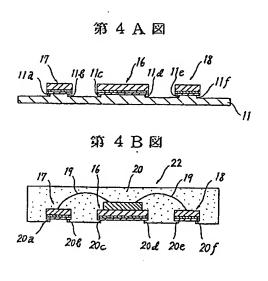
である。

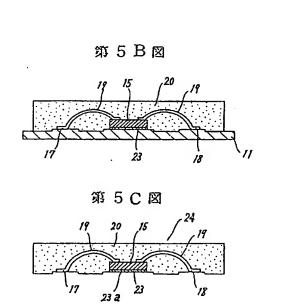
代理人 土 篮 膀 常 包 芳 男 杉 浦 俊 賢

特開昭59-208756 (5)









第5A図